⑮ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-50193

(1) Int Cl. 4 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 昭和60年(1985)3月19日 C 25 C C 22 B 1/20 7511-4K 11/04 7128-4K 13/04 7128-4K 15/00 7128-4K 7537-4K 30/06 審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

❷発明の名称

銀電解液の浄液方法

②特 願 昭58-157132

塑出 願 昭58(1983)8月30日

砂発 明 者 桝 田

均 孝 道 :

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部73

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部32-2

¹⁰⁹ 発 明 者 松 本 政 義 ①出 顋 人 同和鉱業株式会社 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字渡羽32東京都千代田区丸の内1丁目8番2号

砂代 理 人 弁理士 和田 憲治

明 細 書

1. 発明の名称

銀電解液の浄液方法

2. 特許請求の範囲

(1) 銀イオンのほかに主たる不純物としてパラジウムイオン、ビスマスイオン、銅イオンおよび鉛イオンを含有する銀電解液を第一のキレート性イオン交換樹脂に接触させてそれらのパラジウム、ビスマスおよび銅を当該第一樹脂に吸着させる不純物として鉛イオンを含有する処理液を第二のキレート性イオン交換樹脂に接触させてその鉛を当該では、これに吸着させる工程を含む銀電解液のか液方法。

(2) 銀イオンのほかに主たる不純物としてパラジウムイオン、ビスマスイオン、銅イオンおよび鉛イオンを含有する銀電解液を第一のキレート性イオン交換樹脂に接触させてそれらのパラジウム、ビスマスおよび銅を当該第一樹脂に吸着させる工程、得られた銀イオンのほかに主たる不純物とし

て鉛イオンを含有する処理液を第二のキレート性 イオン交換樹脂に接触させてその鉛を当該樹脂に 吸着させる工程、ならびにバラジウムおよび銅を 吸着した第一樹脂および鉛を吸着した第二樹脂を それぞれ再使用のために無機酸で溶離再生する工 程を含む銀電解液の浄液方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、銀電解工程において析出銀の品質を 向上させるために銀電解液中の不純物を効果的に 除去する銀電解液の浄液方法に関する。

銀の電解精錬法は、通常隔膜でかるつか粗銀を 陽極とし、硝酸酸性硝酸銀液を用い、陰極純銀板 または不銹鋼板上に純銀を析出させる。典型的な 例では、不銹鋼板の固定陰極を使用し、陰極而を 往復運動する掻き落し装置により陰極而上に樹枝 状に生成した析出銀を収集している。

陽極粗銀中に含まれる不純物としては、 金、 白金、 パラジウム、 銅、 鉛、 テルル、 ビスマスその 他がある。 この うち金、 白金およびパラジウムは 電化列からいつて娯よりも貴な金属であるため、 大部分が電解液中に溶出せず、陽極スライムとして残存する。また鋼、鉛、テルルおよびビスマスは陽極粗銀から電解液中に溶出するが、 本来析出銀とともに電析することはない。だが、 実際の操業では、 パラジウムも若干電解液中に溶出しそして陰極に析出するし、また鋼および鉛も、 電解液中の濃度が上昇すると、付着巻込み電析で析出銀を汚染することになる。

本発明方法によつて浄液した処理液は、そのまま、または好ましくは活性炭処理をした後、銀電解槽に繰返し使用することができる。本発明方法に使用した結果あるレベル以上のバラジウム、ビスマスおよび銅を吸着含有するに到つた第一のキレート性イオン交換樹脂は、それぞれ無機酸で溶離再生して再使用するのが有利である。

銀電解液は、遊離 HNO_3 5 \sim 10 8/L そして AB 30 \sim 50 8/L の Q 度のものが一般的であり、電解進行中に不純物 Q 度が上昇して Pd 5 \sim 20 Mg/L 、 Cu 1 \sim 3 8/L 、 Bi 1 \sim 5 Mg/L そして Pb 1 \sim 3 8/L となる。このような 電解液を 回分または 連続で抜き出して本発明の方法に付すことができる。

本発明方法に使用できるキレート性イオン交換 樹脂は公知であり、かつ市場入手できる。たとえ ば官能基としてアミノカルボン酸基を有するキレ ート性イオン交換樹脂は、たとえば一般式 このような不利および問題のない効果的な銀電解 液の浄化方法が要望されている。

本発明によれば、銀イオンのほかに主たる不純物としてパラジウムイオン、ビスマスイオン、銅イオンを含有する銀電解液を第一のキレート性交換樹脂をよび第二のキレート性イオン交換樹脂により二段階で適切に処理するなら、それらの不純物を効果的に吸着除去できることがわかつた。

かくして本発明は、銀電解精錬プロセスから回分または連続で抜き出した銀イオンのほかに主たる不純物としてパラジウムイオン、ビスマス保解ない、網イオンおよび鉛イオンを含有する銀に接触させせる工程からのパラジウムかよび鍋を当該第一個脂に皮を含む、できる不純物として鉛イオンを含有する処理液を表このキレート性イオン交換樹脂に接触させる工程を含む銀電解液の浄化方法を提供する。

(式中Mはアルカリ金属原子または水素原子を表 わし、そして R₁ および R₂ ロそれぞれが水素原 子または炭素数1~3のアルキル基を誤わすり の化合物とフエノールおよびアルデヒドとを架橋 三次元化して得られ、特開昭 54-121241 号公報 によれば酸性電気亜鉛メッキ浴中の鉄イオン濃度 を低減できることが知られている。本発明方法の 実施に使用できるアミノカルポン酸基を有する市 版のキレート性イオン交換樹脂としては、ユニチ カ (株) 社の®ユニセレック IJR-10 、 UR-20 . UR-30、UR-40 および UR-50、 住友化学工業 (株) 社の国スミキレート Q-10HR および MC-30、 オルガノ (株) 社の®アンバーライト IRC-718 お よび三菱化成工業 (株) 社の®ダイヤイオン CR-10 がある。アミノカルポン酸糖を官能基とする キレート性イオン交換樹脂のほか、アミノアルキ

ルリン酸基を官能基とするキレート性イオン交換 樹脂たとえばユニチカ (株) 社の®ユニセレック UR-3300T および住友化学工業 (株) 社の®スミ キレート ES-467、ポリアミン基を官能基とする キレート性イオン交換樹脂たとえば住友化学工業 (株) 社の®スミキレート KA-850 および三菱化 成工業 (株) 社の®タイヤイオン CR-20 ならびに ピリジン基を官能基とするキレート性イオン交換 樹脂たとえば住友化学工業 (株) 社の®スミキレ ート CR-2 も本発明万法の実施に使用できる。

本発明の実施に当つては、まず被処理被すなわち銀電解精錬プロセスから抜き出した浄液されるへき銀電解液を第一のキレート性イオン交換樹脂に接触させる。接触は、第一樹脂を充塡した第一カラムに被処理液を通液することにより行うのが便利である。大抵の場合通液速度(SV)は1~101/hr、処理温度は周囲温度でよい。この操作により、第一のキレート性イオン交換樹脂は、被処理液中のバラジウム、ピスマスおよび銅を選択的に吸着する。その結果、得られる処理液のバラジ

そのまま、または好ましくは活性炭処理を施した後、所望なら銀および硝酸濃度を調整した後、繰返し使用することができる。この場合、第二カラムから処理液は、そのまま使用すると、液組成が硝酸酸性であるため、樹脂からの微量の溶出分により銀電解の析出形体に悪影響を及ぼすことがあるので、この問題を解消するため活性炭による後処理を施した後電解槽に繰送するのが好ましい。

第一および第二カラム中の使用済樹脂は、それぞれ無機酸で溶離再生して再使用するのが有利である。パラジウム、ビスマスおよび銅をあるレベル以上吸着した第一カラム内の使用済第一樹脂には、水洗後たとえば3~8 N の塩酸またに3~8 N の硫酸を通液速度(SV)0.5~3 1/hr で通液すると、吸着物質が発離した銀には、たとえば0.5~2 N の硝酸をまたは1~3 N の塩酸を通液速度(SV)0.5~3 1/hr で通液すると、吸着物質が発離し

ウム、ビスマスおよび銅レベルはいずれも 1 mg/L となるが、銀および鉛ロ第一樹脂にほとんど吸着 されず処理前磯度と怪ぼ同様の磯度で後中に残留 する。

そこで、本発明方法では、主たる不純物として 鉛イオンを含有するかような第一カラムからの処理 理で、本第二のキレート性イオン交換例脂と接触では、第一カラムに用いた第一 一樹脂である。用いる第二樹脂は、第一カラムに用いたで、 樹脂であることができる。接触は、やはり第二人 間をで、第二カラムに、第一カのの処理 で、近、で、近、で、のが便利である。 大型温度は関盟温度でよい。この操作により第二人 理温度は関盟温度でよい。この操作により第二人 理温度は、第一カラムの処理をでよりで、の、の 理温度は、第一カラムの処理をでよりでより、の 理温では、第一カラムの処理をでより、の の。その結 となく鉛を選択的に吸着する。その結 果、銀濃度は実質的に変化せず、鉛濃度が 10 mg/ L 以下になつた液が得られる。

第二カラムから得られた処理液は、不純物の大 部分が除去されており、銀電解の電解液として、

樹脂は再生されて再使用可能な状態となる。

本発明方法によれば、従来は電解液中の不純物を低減するのに電解液を廃棄しその廃棄分に相当する新しい液を補給していたため、析出銀の再溶解による経済的損失があつたが、かような損失を解消できるとともに、銀電解中の不純物濃度を常時低濃度に抑制でき、その結果、製品銀中の不純物レベルが低下し、高品質の製品銀を得ることができる。

以下具体例をあげて本発明をさらに説明する。 実施例 1

= 1) で通液した。銀電解液原液、第一カラムからの処理液やよび第二カラムからの処型液の品位を表1 化示す。

不純物を吸着した第一カラム中の樹脂に蒸留水200 mlを通水後、6N 硫酸200 mlを100 ml/hr (SV = 1) で通液し、次いで蒸留水200 mlで洗滌した。カラムを通過させた稀硫酸液と洗滌液とを合体して溶離液400 mlを得た。不純物を吸着した第二カラム中の樹脂に対しては、6N 硫酸の代りに3N 塩酸を用いた以外は同様な処理を行つた、第一カラムおよび第二カラムからの溶離液の品位を表2に示す。

表 1 銀電解原液および処理液の品位

	液量 (mℓ)	遊離 HNO。 (8/L)	Λg (8/L)	Pd. (m2/L)		Pb (9/L)	Bi (mg/L)
銀電解液	600	9.2	36.2	8	1.87	1.93	3
第1カラム	650	8.2	34.1	<0.1	<0.001	1.65	<0.1
第 2 カラム	680	8.0	33.8	<0.1	<0.001	0.01	<0.1

表 2 溶離液の品位

	液量 (mC)	Ag (8/L)	Pd ' (mg/L)	Cu (8/L)	Pb (9/L)	Bi (mg/L)
第1カラム	400	0.1	11	2.51	0.01	4
第 2 カラム	400	0.2	<0.1	<0.001	2.63	<0.1

奥施例2

被処理液として表3記載の組成をもつた銀電解液を使用し、第一カラム中にはアミノアルキルリン酸基官能基を有するキレート性イオン交換樹脂(ユニチカ(株)社の®UR-3300 T)を、その溶離剤として6Nの塩酸を使用し、そして第二カラム中にはポリアミン基官能基を有するキレート性イオン交換樹脂(三菱化成工業(株)社の®ダイヤイオンOR-20)を、その溶離剤として1N硝酸を使用した以外は、実施例1記載の操作を反復した。結果を表3 および表4に示す。

表 3 銀電解処理液の品位

		遊離 HNO。 (8/L)		Pd (mg/L)	Cu (9/L)	Pb (9/L)	Bi (mg/L)
銀電解液	600	8.5	38.7	15	2.01	1.89	3
第1カラム	630	7.9	36.9	<0.1	<0.001	1.75	<0.1
第2カラム	650	7.7	34.4	<0.1	<0.001	0.01	<0.1

表 4 溶離液の品位

	夜 康 (mℓ)	Ag (9/L)	Pd (mg/L)	Cu (8/L)	Pb (9/L)	Bi (mg/L)
第1カラム	400	0.01	2 1	2.95	D. 18	4
第2カラム	400	0.1	<0.1	<0.001	2.72	<0.1

奥施例3

1 Lの銀電解槽および 1 Lの循環槽を備えた銀電解試験装置を使用し、アミノカルボン酸落を官能基として含有するキレート性イオン交換樹脂(ユニチカ社の寛ユニセレック UR-50) 500 m6を充塡した第一カラム、アミノアルキルリン酸基を官能基として含有するキレート性イオン交換樹脂(ユニチカ社の⑬ユニセレック UR-3300 T) 500 m6を充塡した第二カラムおよび活性炭 1 L 2 充塡

した第三カラムをその順で前記装敞の循環槽に連結して、表 5 に記載した組成の電解液を循環槽から連続的に抜き出し第一カラム、第二カラムおよび第三カラムにこの順で SV = 1 で 6 時間通液しそして処理液を循環槽に戻す 本発明による浄液を組込んた電解実験を行つた。

表 5 銀電解液の組成

遊離 HNO3 (8/L)		Pđ (mg/L)	Cu (9/L)	Pb (8/L)	B1. (mg/L)
8.0	38.3	18	2.11	1.64	1.

6 時間が経過した時点で循環槽から浄液カラム群への電解液の抜き出しおよび循環を停止し、電解槽と循環槽との間で電解液を循環させながら電解を継続し、その間に第一および第二カラム中の樹脂の溶離再生を行つた。第一カラムに対する溶離再生サイクルは、水洗2時間、6N 塩酸通液(SV = 1)2 時間次いて水洗2時間とし、第二カラムに対する溶離再生サイクルは、水洗2時間、1N 硝酸通液(SV=1)2 時間次いて水洗2時間とした。各カラムの樹脂の容離再生処理が完了し

た時点で、再び循環槽からの電解液の抜き出しを 再開し、本発明による浄液をした後電解液を循環 槽に戻す工程を組み込んだ銀電解を継続した。 こ のような6時間の浄液処理および6時間の溶離再 生処理を反復しながら4日間電解試験を行つた。

得られた析出銀の平均品位は、Pd 約 0.0002 %、Cu 0.0001 %以下、Pb 0.0001 %以下そして Bi 0.0001 %以下であつた。

出願人 同和鉱業株式会社 代理人 和 田 憲 治院